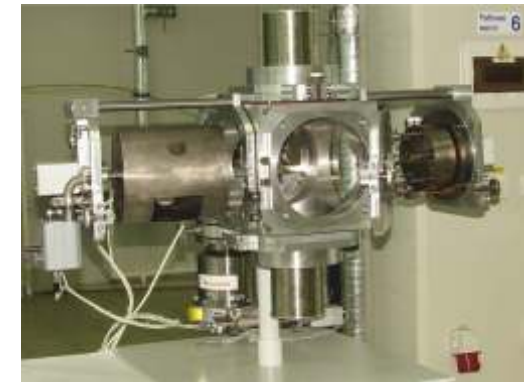


# МАЛОГАБАРИТНАЯ ВАКУУМНАЯ УСТАНОВКА НАНЕСЕНИЯ ПЛЕНОК МЕТОДОМ МАГНЕТРОННОГО РАСПЫЛЕНИЯ МАТЕРИАЛА НА ПОДЛОЖКУ

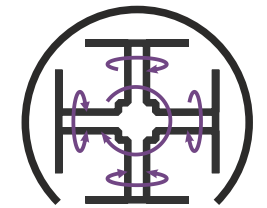
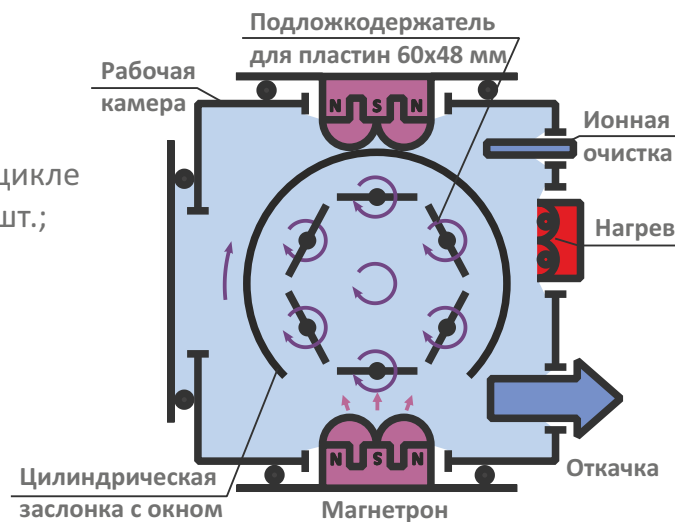
## МВУ ТМ МАГНА 04

**Назначение:** Нанесение пленок металлов и резистивных материалов на подложки (пластины) методом магнетронного распыления.

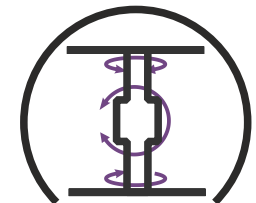


### Особенности:

- Тип и количество МРУ в установке: постоянного тока – 2 шт.;
- Групповая обработка подложек в одном технологическом цикле (односторонняя обработка):  $\varnothing 100$  мм – 4 шт.,  $\varnothing 150$  мм – 2 шт.; (двусторонняя обработка): 60x48 – 6 шт.;
- Микропроцессорная система управления;
- Безмасляная система откачки;
- Мощность потребления не более 4,5 кВт.



Подложкодержатель для пластин  $\varnothing 100$  мм



Подложкодержатель для пластин  $\varnothing 150$  мм